

使用上の注意（その他）

1．洗浄条件について

- ・浸せき、超音波、蒸気の各洗浄方式を併用したトータル
の洗浄時間は、5分以内にして下さい。
- ・洗浄液については、事前に弊社へご相談下さい。また、
弊社では、ODC（フロン、トリクロロエタン）全廃のため、
無洗浄化、水洗浄化（水溶性フラックス、水溶性クリー
ムはんだ、水系洗浄剤等）の評価を行っていますので、こ
れらの可否についても弊社へ必ず事前にご相談下さい。
- ・超音波洗浄は、次の条件として下さい。

出力：20 W/l以下

周波数：50～60 kHz

温度：40 以下

超音波出力が大きいと基板が共振し、実装された部品が破
壊することがありますので注意が必要です。

超音波洗浄は、槽の大きさや実装した基板の大きさによっ
て条件が変化します。

必ずご確認の上、条件設定を行って下さい。

尚、上記条件以外の方法でご使用になる場合は、弊社ま
でご連絡下さい。

- ・洗浄後は直ちに確実に乾燥させて下さい。

2．使用について

- ・当製品は一般的環境下（常温・常湿・常圧の雰囲気）で
使用される電子機器等でのご使用をもとに設計しておりま
すので、これに類する環境下でのご使用には問題ありませ
ん。しかし、以下に示します環境でご使用されますと、当
製品が劣化し、感電や焼損の原因となります。
 - ・特殊ガス雰囲気（塩素、アンモニア、硫黄酸化
物、窒素酸化物 など）
 - ・揮発性、引火性のあるガス雰囲気
 - ・塵埃の多い環境
- ・水が直接かかる環境、結露しやすい環境、直射日光が当た
る環境、凍結する環境。
- ・当製品のご使用にあたって前項に示す事柄の可能性のある
場合には、あらかじめ弊社までご相談下さい。